

NOW!! 数理計画・正道寺研究室(システム工学科)

OR屋の画像処理研究への取り組み

本研究室では、「最適化」をキーワードに様々な分野の問題を解くための手法(アルゴリズム)を、OR(オペレーションズ・リサーチ)、数理工学の立場から研究している。取り扱う問題は幅広いが、いずれの問題もその問題が解決すると我々人間の生活が豊かになる、あるいは我々人間が恩恵を受けることを第一の主眼に置いている。

本研究室の研究テーマを大別すると「各種最適化問題に対する解法の研究」、「画像処理に関する研究」、そして「多次元パターン認識に関する研究」の3つに分けられる。

まず、最初の研究テーマであるが、よくよく考えてみれば、世の中で解決が強く望まれている問題の殆どが、「制約条件付き非線形最適化問題」や「組合せ最適化問題」と見なすことができる(実際、上述の研究テーマのうち後ろの2つのテーマは、いずれも最適化問題と強く関連している)。この種の問題を解くために世界中の研究者が研究を重ねており、分枝限定法、遺伝(的)アルゴリズム、ニューラル・ネットワーク、シミュレーティッド・アニーリング、カオスを中心として様々なアプローチが試みられているが、現在のところ切り札となる解法は見つかっていない。

しかしながら、対象とする問題が持っている特有の構造を研究し、その構造をうまく利用することによってその問題を解決できることも少なくない。このことは、この種の最適化問題を解くための汎用的な解法は存在しないことを暗示しているのかも知れない。

いずれにしても、「制約条件付き非線形最適化問題」や「組合せ最適化問題」は、非常に難しい問題である反面、

大変やり甲斐のある問題でもある。

二つ目の研究テーマでは、量子化テーブルにフィボナッチ数列を用いたカラー静止画像の高能率圧縮に関する研究、JPEG (Joint Photographic Experts Group) 圧縮復号化画像の3次曲面近似による最適スムージングに関する研究、カラー静止画像に含まれるノイズの知覚条件に関する研究、そして圧縮復号化画像の劣化領域のカオス的側面に関する研究などに取り組んでいる。

3つ目の研究テーマは、多次元空間におけるパターン認識に関する研究で、多次元のパターン認識は21世紀の重要な技術となるであろう。この分野は、今まで殆ど未開拓であるため、取り扱う問題は豊富で各方面から大いに期待されている。

紙面の都合から、ここでは「画像処理に関する研究」の中の「JPEG圧縮復号化画像の3次曲面近似による最適スムージングに関する研究」の概要を紹介しよう。

非可逆符号化に属するJPEGベースライン圧縮復号化アルゴリズムは、人間の視覚特性に基づいた圧縮を行なっているため、復号化画像には比較的の目障りでない高い空間周波数成分のノイズが加わり、ブロック歪(モザイク状の歪)や偽輪郭(原画像には存在しない輪郭)が生じて画像の品質を低下させることが知られている。それゆえ、復号化画像の画質を改善するために、ローパスフィルタ(低域通過処理フィルタ)等を用いることが多いが、ローパスフィルタによる処理を行なった画像は一般にシャープネスに欠ける画像、すなわちぼんやりしたメリハリのない画像になることもよく知られている。

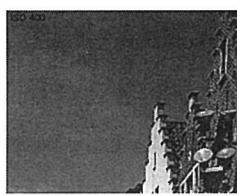


図1 原画像
(8 bits/pixel, A part of ISO/JIS SCID N2, cafeteria)

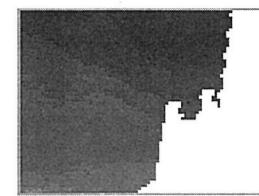


図4 偽輪郭領域の切り出し



図2 JPEG圧縮復号化画像 (0.238 bit/pixel)

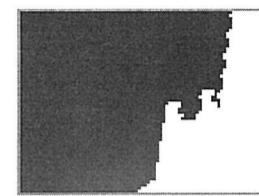


図5 偽輪郭領域のスムージング

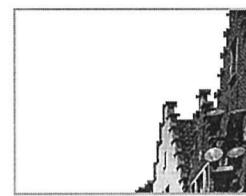


図3 非偽輪郭領域の切り出し



図6 スムージングを施した復元画像

JPEGアルゴリズムを用いて高压縮率符号化を行なった場合、復号化画像に生じる偽輪郭領域は、我々人間にとつて非常に目障りに感じるため、本研究では、偽輪郭領域を目立たなくするための処理として偽輪郭領域を抽出し、その領域に対して3次曲面を用いたスムージング処理を施す手法を提案した。幾つかの実験によって、本手法の有効性を確認することができた。図1～図6は、ISO/JIS SCID N2, cafeteriaの画像の一部を切り出し、その画像を原画像としてJPEG圧縮を行なって得られた圧縮復号化画像に対して、提案した手法を適用した各段階における処理画像の様子を示したものである。ここで、復元画像の画質改善効果を調べるために、原画像を用意しているが、

本手法は原画像を知らないと見えられた復号化画像の画質を改善できるところに大きな利点がある。

ここ数年の出力機器、特にプリンタの開発技術の向上は目を見張るばかりであるが、プリント技術が向上したことにより、復号化画像の出力品質がクローズアップされてきている。すなわち、一般にdpi(dot per inch)で表現されるプリンタの出力精度が低い場合には、余り目立たなかった部分(例えば、ブロック歪や偽輪郭領域などの領域)が出力精度の向上や階調再現性の向上によって、目立ってくる場面に遭遇することが多くなってきたので、本研究のような復号化画像の画質改善に関する研究は、今後益々重要となるであろう。

平成13年度入試概要

本学は、新たにAO(アドミッション・オフィス)入試も導入致します。

	入試内容	出願資格	選考方法	選考基準	日 程
推薦A方式	・指定校／指定学科制推薦 ・単願	・指定校推薦枠に基づいて学校長の推薦を受けた者 ・成績概評3.5以上 ・平成13年3月卒業見込者	※入学後1年次の成績の良否が次年度の指定枠に影響を及ぼすので、指定校推薦入学者は自覚を持ち学業に取り組むことが必要。	出願期間 合格発表 入学手続	10/2~7 10/14 第1回目 11/6 第2回目 1/22
推薦B方式	・工業高校生に限った公募制推薦 ・併願可能	・学校長推薦 ・成績概評3.5以上 ・平成12年3月卒業者および平成13年3月卒業見込者 ・推薦可能学科の在籍者	書類審査 面接	・基礎学力 調査書、口頭試問 ・特長・特技 資格、コンクール受賞歴、生徒会活動、クラブ活動、ボランティア等 ・自己表現力 プレゼンテーション、志望動機、将来の希望	第1回募集 出願期間 面接 9/4~9/30 ※10/6までの受験は9/22締切 9/30 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 大学 盛岡・岡山 静岡 新潟 郡山 松本 大学 合格発表 入学手続 10/14 第1回目 11/6 第2回目 1/22 12/1~7 12/9 大学 12/16 12/25 1/22
一般入試A方式	普通科生向けの問題	入試内容	試験科目と配点	出題範囲	日 程
		数学 (100点)	数学 I、II、数学A(「数と式」のみ)	出願期間 試験日	1/10~2/7 受験日自由選択制 2/12 全学科 2/13 全学科 2/14 全学科
		理科 (100点)	物理 I B、ただし「電気と原子」を除く	合格発表 手続締切	2/19 2/26
		英語 (100点)	英語 I、II、リーディング		
		※上記のうちから任意の2科目選択、合格者決定は偏差値法			
一般入試B方式	工業科生向けの問題	数学 (100点) 専門 (200点)	数学 I 志望学科の専門関連科目から出題	出願期間 試験日	1/10~2/7 2/12 機械工学科・情報工学科 2/13 電気電子工学科・建築学科 2/14 システム工学科
		※「専門」の試験は口頭試問(筆答試験を含む) 合格者決定は総合点法		合格発表 手続締切	2/19 2/26
AO入試	入試内容	出願資格	選考方法	選考基準	日 程
	「面談」と「課題への取組」によって、工学への適性と本学への共感を評価する入試	大学入学資格を持つすべての人	「課題への取組」と「面談」	各学科の「求める学生像」に合致し、本学の教育方針に共感を覚える学生を「面談」と「課題への取組」によって評価し、選考する。	第1期募集 出願期間 試験日 合格発表
					8/21~9/25 9/30~10/8 10/14
					第2期募集 出願期間 試験日 合格発表
					11/20~12/7 12/9~10 12/10

◎資料請求は「日本の学校」(<http://www.js88.com>)でOK!!

日本工業大学 工業技術博物館 第10回特別展のお知らせ

織機と織物の歴史

織機や紡績機械は、いつの時代においても、あらゆる分野の技術の粋を結集して構成されています。特に19世紀の初期に考案されたジャカード織機の紋様を記録する紋紙は、のちにパンチカード・システムに発展。現在のコンピュータの入力装置の基になったとされるほど、技術的に非常に重要な事柄とされています。

本展では、そんな技術の足跡を实物展示し、織物が織られてゆく様子も体験していただくことで、一般市民の方々にも「伝統技術」「工業技術」への関心を深めて頂こう、と意図するものです。

*開催期間：平成12年11月1日～11月30日

*場 所：日本工業大学工業技術博物館

*入場料：無料

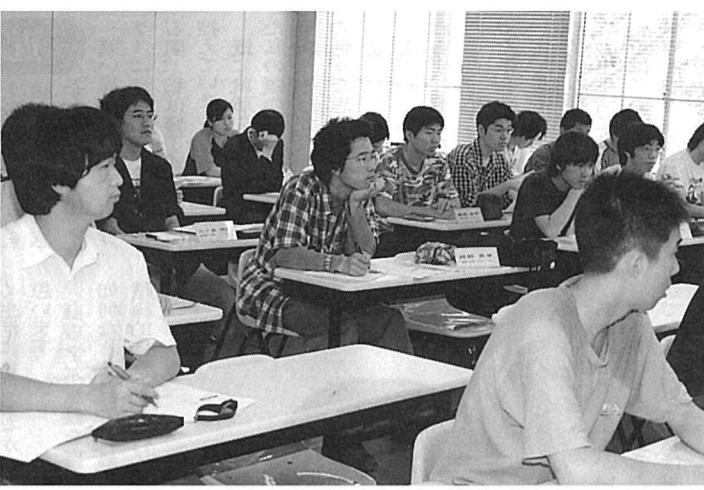
◆特別講演：前田 亮先生

東アジア民族研究所所長

主催：日本工業大学 工業技術博物館

協賛：日本工業大学 工業技術博物館後援会

後援：産業考古学会



院生・学部とも専門の枠組みを超えて聴講の学生たち



「研究者に求められる資質」を講義中の森田氏(チッソ(株)バイオセンター長)

単位に無関係な自由科目ながら、工業教育研究所が開設している「技術開発と独創・感性」と銘打つ講座が、意欲ある学生たちの熱い視線を集めている。

当講座は、研究所内に設置の「技術教育国際フォーラム協議会」代表(日本工業大学理事長・大川陽康)が、平成十年一月、「感性と

工学」をテーマに、東京国際フォーラムを会場としてシンポジウムを開催したことを契機に、スタートした。

目的は、「五感(視・聴・嗅・味・触の五つ感覚)の中にある潜的な技術を通じてしか得られない技

術がある。そのような技術が、新しい技術を生み出し

ます。嗅・味・触の五つ感覚の中には、苦しさ、ひらめき、独創、ベンチャーハー化などについての広い経験談

を聞き、独創力や感性豊かな技術者の育成に役立てる

こととともに、今後の新しい独創的技術教育の視点を

探求し、技術教育活動に活かすことにある。(木村寛治)

工業教育研究所長。

講師は、「ザイエンス・ボランティア名簿」(文部省高

等教育局専門教育課/日本

工学会編)に基づいて依頼。

ときに学内より理事長、学長はじめ、国際的に知られる教授陣および木村所長が

教壇に立つ。

本年四月以降に開講され

たテーマと講師を紹介す

ると、以下の通りだが、魅力

に富む内容だ。

①「国造りは、モノ創造

り」(太刀川洗吉氏(日進精

機会長、専門分野II精密

金型)

②「皆さんに伝えたい」

技術開発と古典の効用」(

信川仁道氏(信川化学工業

㈱取締役社長)

③「航空機の金属疲労に

による事故(日航ジャンボ機

強度設計法)」(藤原源吉氏

(元日本航空技術者)

④「松下幸之助の独創力

についての研究」(木村所長

ほか受講者全員によるディ

スカッショング)

⑤「君も発明や発見ができる! 鈴木務(本学・電気

電子工学科教授/日本リモ

ートセンシング学会会長)

⑥「民間企業の研究者に求められる資質」(森田裕氏

(チッソ(株)バイオセンター長)

◆当講座を受講する意味

このラインアップを通して、たとえば本学には設

置されていない生物分野の

講師がいるのは腑に落ちない、と受け取る向きもある

かもしない。

が、先日故された小渕

前首相が次世代産業の育成

を目的に打ち出し、既に実

施段階に入った「ミレニアム(千年紀)・プロジェクト」の中で、「バイオ」は

「デジタル」「環境」と並ぶ

重要課題の一つである。け

れども、この分野は欧米に

較べて立ち遅れが著しく、

人材の育成が急務なのだ。

日本の通産省・工業技術

院十五の研究所の技術分野

別人員とアメリカの大学に

おける学部卒業生の専門分

野を、この十年で比較する

と、日本のバイオテクノロ

ジーは従前と同じく十五%

と構成比に変化が見られな

いのに、アメリカのそれは、

なんと五九%と情報科学の

時代から生物学の時代へと、

急速にシフトしている。

だからと言って、「すぐ専

門を変える」というのでは

ない。ここで見落としては

ならない大事な点は、日本

の硬直した研究者の配置に

ない。ここで見落としては

ない。ここでも大学に入るまではと

違う。後輩には自分の好き

いのをさせることなかつ

だ。だが、齊木、越川の二

人とも大学に入るまではと

違う。後輩には自分の好き

<p

